SPILL FEEDBACK CONTROL FOR THE J-PARC SLOW EXTRACTION

Takuro Kimura ^{#,A)}, Koichi Mochiki ^{B)}, Shinya Onuma ^{B)}, Toshikazu Adachi ^{C)}, Atsuyoshi Akiyama ^{C)}, Shigeru Murasugi^{C)}, Ryotaro Muto^{C)}, Hidetoshi Nakagawa^{C)}, Jun-ichi Odagiri^{C)}, Katsuya Okamura^{C)},

Yoshinori Sato^{C)}, Shinya Sawada^{C)}, Yoshihisa Shirakabe^{C)}, Hirohiko Someya^{C)}, Kazuhiro Tanaka^{C)},

Masahito Tomizawa^{C)}, Akihisa Toyoda^{C)}, Akio Kiyomichi^{D)}, Hikaru Sato^{E)}, Koji Noda^{F)}

^{A)} University of Miyazaki

1-1, Gakuen Kibanadai-nishi, Miyazaki-shi, 889-2192

^{B)} Tokyo City University

1-28-1 Tamazutsumi, Setagaya-ku, Tokyo 158-8557

C) KEK

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801

D) SPring-8/JASRI

1-1-1, Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679-5198

^{E)} Tsukuba University of Technology

4-3-15, Amakubo, Tsukuba City, Ibaraki 305-8520

F) NIRS

4-9-1, Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi, 263-8555

Abstract

The slow extraction beam from J-PARC Main Ring (MR) to Hadron Experimental Facility (HDhall) is used for various experiments of nuclear and particle physics. The uniform structure and low ripple noise are necessary for the spills of the slow extraction.

The spill control system has been developed to make a uniform structure and small ripple. It consists of the extraction quadrupole magnets and feedback device. The extraction magnet consists of two kinds of quadrupole magnets, EQ which make uniform beam and RQ which reject the high frequent ripple noise. The feedback system, which is using Digital Signal Processor (DSP), makes a control pattern for EQ and RQ from spill beam monitor.

The extraction magnets and feedback device were installed in September 2009, and spill feedback study has been successfully started from the beam time in October 2009. Here we report the operation status of magnets and latest study of beam commissioning with spill feedback system.

J-PARC 遅い取り出しにおけるスピルフィードバック制御

はじめに 1.

J-PARC のメインリング (MR) で加速された陽子 ビームを用いることで、ニュートリノ実験及びハド ロン実験が行われている。中でも遅い取り出しビー ムはハドロン実験施設に供給され、原子核や素粒子 の様々な物理実験に利用される[1]。

物理量の計測を正確に行うためには、取り出し ビームの時間構造であるスピルが時間的に一様で安 定であることが求められる。そこでスピルフィード バック制御を用いることにより一様で安定な取り出 しビームを HD-Hall へ供給する。スピルフィード バックシステムはスピル制御用4極電磁石とフィー ドバックデバイスから成る。

2009年1月に行われた、最初の遅い取り出しの 実験で 30GeV の陽子ビームを HD-Hall のターゲッ

トヘとビームを供給することに成功した。 スピル フィードバックシステムは 2009 年 9 月に導入され、 2009 年 10 月から 2010 年 2 月まで行われた 30GeV のスピル制御実験で 1~2kW のビームの取り出しを 行った。

スピル制御 2.

物理実験を行う際、瞬間的にあまりに多くの粒子 がやってきてしまうと、観測装置が飽和してしまい、 個々の事象が区別できなることや、データ収集シス テムが測定したデータを保存する時間が確保できず、 収集効率が著しく下がる。

J-PARC MR での遅い取り出しは Qx=22.333 の 3 次共鳴を利用している。 MR の加速の後に、ビー ムは約 2.6 秒のフラットトップの区間で、ベータト ロン振動にメイン4極電磁石を用いて共鳴を励起す



図1: EQ,RQ によるスピル制御

ることで、振幅を増大させてビームの取り出しを行う。

1 次関数のような直線的なチューン変化によって 遅い取り出しを行った場合ビームのスピル構造は山 なりになる。平坦なスピル構造を作るために、我々 は、スピルの観測データをもとに EQ 電磁石の フィードバックバック制御を用い、共鳴に近づく速 度を制御する。 一方で、スピル構造には電力系を 起源とするリップルが存在する。 我々は RQ 電磁 石を用いることでリップルの相殺を行う^[2]。 EQ と RQ によるスピル制御の概略を図1に示す。

3. スピル制御用電磁石

フラットトップでスピル制御用4極電磁石を使用 することで、チューンの微調整を行い、スピル構造 を制御することが可能となる。我々はメインの4極 電磁石を補助するように、スピル制御用4極電磁石 用いたスピル制御を行う。スピル制御用電磁石は 2台のEQと1台のRQで構成される。それらは 2009年9月にインストールを行った。図2でEQ とROの写真を示す。

2 台の EQ はビームの平坦化を担う4 極電磁石で ある。スピル成形に必要なスペックとして、磁場勾 配は 2.60T/m、高速応答性を得るために渦電流を極 力減らすよう鉄芯材料は 0.1mm の薄い積層鋼板を 用いて数百 Hz のリップル除去も行えるよう設計し ている。RQ は 1kHz 以上の高い周波数のリップル

表1:EQ 及び RQ コ	スペック
---------------	------

	EQ	RQ
Core Material	0.1mm thick lamination steel	
Bore Radius	80mm	80mm
Magnet Length	0.62m	0.62m
Coil Turn Number	22	6
Field Gradient	2.60T/m@301A	0.94T/m@400A
Inductance	8.8mH	0.65mH
Resistance	80.3mΩ	11.25mΩ



図 2: EQ1 及び RQ 電磁石(左: EQ、右: RQ)

成分を相殺するための4 極電磁石である。ビーム成 形は行わずリップル除去のみを目的とする。磁場勾 配は 0.94T/m 程度で、応答時間の速さを重視した設 計を行っている^[3]。EQ と RQ の仕様を表 1 に示す。 EQ と RQ 磁石の性能はビームコミッショニング

で行われたチューン測定によってテストを行った。 EQ 磁石はフラットトップで DC または正弦波パ ターンで動作させ、チューン測定を行い、チューン シフトの値がデザインによく一致していることを確 認した。また、RQ は正弦波パターンでテストを行 い、チューン測定可能な 500Hz までの追従性を確認 した。

4. フィードバック装置

フィードバック装置^[4]は EQ と RQ 電磁石の励磁 電流パターンの制御を行うものである。フィード バック装置は 2 台の DSP チップ、その 2 台の DSP 間のデータ転送を行うデュアルポートメモリ、 Ethernet 用 CPU として使用される SUZAKU-V410、 ゲート信号入力、ビームインテンシティー信号入力、 スピル信号用アナログ入力及びディジタル入力 2 台 の EQ 電磁石及び RQ 電磁石制御信号出力用アナロ グ出力及びディジタル出力、データ出力を管理し並 列処理を行うための FPGA で構成される。 図 3 は



図3: DSPを使用したフィードバック装置



図4:フィードバックシステムの構成

DSP フィードバック装置を示す。2 台の DSP はそれ ぞれスピルフィードバック演算とパワースペクトル 解析を担う。

入力信号はスピルゲート、ビーム強度、及びスピル 信号からなる。 EQ フィードバックループにおいて、 スピル信号を用いて取り出し量が調整される。数 kHz までの高周波リップルに関しては、RQ フィー ドバックループで、逆位相信号によって相殺される。 図4はフィードバック装置の信号処理を示す。

5. ビームコミッショニング

スピルフィードバックシステムは 2009 年 10 月か ら導入された。遅い取り出しは加速終了後の 2.63 秒のフラットップを用いて 1.5~2.0 秒間の取り出し 時間で行われる。

同年 11 月より行われたスピルフィードバックシ ステムの試験は順調に始められた。ビームスピル観 測はプラスチックシンチレーター付きの光電子倍増 管を遅い取り出しのビームラインに設置することで 行われている。ビームの取り出しの形状はフィード



図5:ビームスピル構造及びFFT 演算結果

バック制御を用いない場合は山なりの形状となる。 スピルフィードバック制御を用いることで平坦なス ピル形状にすることに成功した。MRのB及びQ電 磁石電源に由来する大きなリップルは取り出し時に も存在する。これはスピルに大きなスパイク状の構 造を持たせてしまい、物理実験の効率を悪くしてし まう。

スピルの Duty Factor として以下を採用する



ここで、*I*(t)はスピルインテシティー、T は取り出し 時間を表す。フィードバック制御を行わない場合 Duty Factor は 2~3%である。フィードバック制御を 用いると 11~12%に改善される。フィードバック 制御において EQ はただスピル構造を平坦にするだ けでなく、低周波のリップル除去の補助を行ってい る。フィードバック制御を行わない場合と行った場 合のビームスピル及びその FFT スペクトルを図5 に 示す。

6. おわりに

J-PARC の遅い取り出しのスピル制御に、EQ、 RQ のフィードバック制御アルゴリズムを導入した。 ビームコミッショニングにおいてスピルフィード バック制御は、うまく動作し、ビームスピル構造の 改善に成功した。

また、秋からのビーム試験では、スピル構造を変 化させる transverse RF^[5]の導入やフィードバックア ルゴリズムの改良で Duty Factor のさらなる改善を 目指す。

参考文献

- M. Tomizawa, et al, "Beam Commissioning of J-PARC Slow Extraction", These Proceedings.
- [2] A. Kiyomichi, et al, "Beam Spill Control for the J-PARC Slow Extraction"Proc. of International Particle Accelerator Conference (IPAC'10), Kyoto, Japan, May 2010
- [3] A. Kiyomichi, et al, "Development of Spill Control System for the J-PARC Slow Extraction (II)"Proc. Particle Accelerator Society Meeting 2009, Tokai, Japan, August 2009
- [4] S. Onuma, et al, "The Spill Feedback Control Unit for the J-PARC Slow Extraction", These Proceedings
- [5] A. Schnase, et al, "Simulation of narrow-band longitudinal noise applied to J-PARC Main Ring", These Proceedings